SEARCH INDEX JA

1/1

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-064671

(43)Date of publication of application: 12.04.1984

(51)Int.CI.

CO9D 5/10 // CO8G 77/02

(21)Application number: 57-176002

(71)Applicant:

KANSAI PAINT CO LTD

(22)Date of filing:

05.10.1982

(72)Inventor:

**ISOZAKI OSAMU** 

## (54) FORMATION OF INORGANIC COATING FILM

(57)Abstract:

coating film.

PURPOSE: To obtain an inorg, coating film excellent in weatherability and resistance to corrosion and solvents, by using a highly condensed product free from silanol groups, derived from a mixture of two alkoxysilanes, as a film- forming component. CONSTITUTION: A mixture of about 5W95wt% tetraalkoxysilane of formula I (wherein R is a 1W8C hydrocarbon group) or its precondensates with about 95W 5wt% trialkoxysilane of formula II (wherein R' is a 1W12C hydrocarbon group) or its precondensates is hydrolyzed in the presence of an acid catalyst in a water-soluble solvent (e.g. ethanol) and adjusted to pH of 7 or above by the addn. of sodium hydroxide, etc. to be subjected to condensation, forming a high condensate free from silanol groups (a degree of condensation of about 20 or higher). A coating is prepd. from said condensate as a filmforming component, applied to a substrate, and cured by moisture to form an inorg.

$$R = 0 \Rightarrow Si = 0 = R$$

$$0$$

$$1$$

$$0$$

$$1$$

$$0$$

$$1$$

$$0$$

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

# BEST AVAILABLE COPY

## (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59-64671

Mnt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和59年(1984) 4月12日

C 09 D 3/82

5/10

6516-4 J 6516-4 J

発明の数 1

// C 08 G 77/02

7016-4 J

審査請求 未請求

(全 5 頁)

## 匈無機質塗膜の形成方法

0)特 昭57-176002

20出

昭57(1982)10月5日

⑫発 明 磯崎理

平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号関 西ペイント株式会社技術本部内

人 関西ペイント株式会社

尼崎市神崎町33番1号

⑪代 理 人 弁理士 三枝英二

外2名

発明の名称 無機對離脱の形成方法

特許請求の配明。

① 下記一般式 (A) で示される有機珪素化合物お よび(义は)その低縮合物なよび

下配一般式 (B) で示される有機珪素化合物および (又は)その低縮台物

とからなる混合物を酸触媒の存在下で肌水分解し た政、そのpH を7以上として紹合せしめて役ら

れるシラノール恭を有しない碼縮合物を、造膜成 分とした強料を敬敬物に設布し、水分によつて輸 腰を硬化せしめることを特徴とする無機質 途膜の 形成方法。

#### 発明の詳細な説明

本発明は無機質強膜の形成方法に関し、更に群 しくは珪素を含む無機質パインダーを造膜成分と した終料を用いて強膜を形成せしめる方法に関す。 従来シリケートをパイングーとする館料は多く のものが遊祭されており、だとえばアルキルシリ ケート系ジンクリツチペイント、アルカリシリケ ート系ジンクリッチペイント等の防蝕維料や、ポ リジメチルシロキサンのような有機シリコン系耐 熱鹸料等が良く知られている。

アルキルシリケート系ジンクリッチペイントは 下配一般式

(但しRは炭素改1~8の炭化水素基を示す)で 表わされる有機建業化合物又は(及び)低縮合物 を出発照料とし、塩酸等の酸酸媒の存在でかった。 なが解し、これを部分縮合したものをパイングある。 し、これに多触の亜鉛末を協加したものがに多かである。 とれたのが出し、このにより、はは砂でである。 がでや安定化している。そしての症料は酸でものではでする。 がですると共にパイングーとも反応の理解では のでは、このはは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 ののののでは、 のののでは、 ののでは、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののでで、 ののでで、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののででが、 ののででは、 ののででは、 のの

ト以外には利用することが困難であり、クリャー 鑑料や駆脹形成用鑑料としては使用不可能である。

またポリジメチルシロキサンのような有機珪紫 樹脂をパイングーとしたクリヤー館料や、ジンク フリーエナメルなどの無機質強料には、延気硬化 型のものも開発されているが、これ等のパイング 一成分は多くのアルキル基を有しているので、福 度の耐熱性は無く、また難殿の凝集力が小であり、 加えて形成された途膜の上に更に別の館料を始布 することは困難である等の点より限られた用途に しか利用されていない。

またプラスチックの表面改質用として高妙度の 有機珪素樹脂を用いることも知られているが、い ずれも果様官能数はシラノールである。

本発明者は従来からこの種珪聚含有化合物を使用した強料の難点を解消するため研究を続けて米たが、この研究に於いて上記一數式 CAJ で安わされる可以建業化合物かよび(又は)その低細合物

特開昭 59-64671 (2)

ない。そして、このものは亜鉛末の未振加条件下でも浦出3~6ヶ月で安定性が低下し、増粘、ゲル化する傾向がある。また、このバインダーを設膜成分とした強料は亜鉛末を磁加した後のボットライフは5~10時間程度であり、その硬化反応性型鉛末とバインダーのシラノール器との反応性の無い一般解を用いた場合は1 μ以上の厚みの途膜は形成出来ずしかもその途膜性能も極めて低劣で実用性は無い。

一方、特別的 5 6-116761 号公報には、低額合アルキルシリケートを用い、アルキルチタネートやアルキルジルコネートを視気硬化助剤として 振加する一被型のジンクリッチベイントが明示されているが、この硬化反応に於いては最気硬化に 伴なつて多数のアルコールを削生し、その揮発に 伴なつて大きな体質収縮を生じる。従つてこのも のは多数の動動表を配合するジンクリッチベイン

と下記一般式 (B) で示される有機珪紫化合物および(又は)その低縮合物

との混合物を破敗獄の存在下に加水分解させた後、そのpH を7以上として結合せしめて得られる紹合物はシラノール器を有しない品紹合物であり、
これを造脱成分とした資料は設施物に離布すると
空気中の水分により似化して優れた物性を得する
強膜が得られると共に従来の上記難点が解消出来
ることを見出し、玆に本発明を完成するに至つた。
即ち本発明は、下記一数式 (A) で示される有級珪楽化合物かよび(又は)その低細合物かよび

下配一般式 (B) で示される有機維案化合物および ( 义は ) その低縮合物

からなる混合物を酸触線の存在下で加水分解した 後、 pH を 7 以上として縮合せしめて得られるシ ラノール据を有しない高縮合物を、 造膜成分とし た 強料を被止物に 総布し、水分によつて 途膜を 受 化せしめることを特徴とする無機質 途膜の形成方 法に係るものである。

本発明方法で用いる上記高紹合物は、分子末端

トリル、キシリルなどのアリール様、シクロヘキシル、シクロブチル、シクロベンチルなどのシクロアルキル様がである。具体例な化台物としては、たとえばテトラメトキシシラン、テトラブロピオキシシラン、テトラブトキシシラン、テトラフエノキシシラン、テトラフエノキシシランなど例示出来る。またその低組合物とは联合度10以下のオリゴマーを繋映する。

また、上配一般式 (B) で表わされる有機柱業化合物におけるR は上記一般式 (A) の場合と同様である。一方式 は炭素一ケイ素結合によりケイ素に結合する炭素数 1 ~ 1 2 の災化水源器であり、 次化水深器としてはメチル、エチル、プロビル、 スキシル、オクチルなどのアルキル系、フェニル系、フェール系、ファール系、ファール系、ファール系、ファール系、ファール系、ファールをとのアルール系、シクロペンチルなどのシクロアルキル据などである。

具体的な化台物としては、メチルトリメトキシ

特開昭 59- 64671 (3)

本発明に於いて原料として使用する上配一般式

CAJ で安わされる有機程業化合物に於けるRは同一または相異なる放業数1~8の故化水業基であ

り、この際の故化水業基としてはメチル、エチル、
ブロビル、ヘキシルなどのアルキル据、フェニル、

シラン、メチルトリエトキシシラン、フエニルト リノトキシシラン、フエニルトリエトキシシラン などを挙げることができる。

本発明の方法において、前配一般式 [A] および [B] を用いて超額合物を得るに際し、両政分の配合割合は、真無を誘導にして下配の割合で配合するのが適当である。

一败式 (A) 化合物: 5~95 煎 舱%

好ましくは20~80駄は%

一般式(B) 化合物: 5~95 重量%

好ましくは20~80重航路

特開昭59- G4G71(4)

競膜がドロ削れや剥離を超こしやすくなる欠点が ある。

上記一般式 [A] 及び [B] で装わされる有機珪素 化合物及び(义は)その低無合物の混合物を紹合 せしめるに際しては、故化合物及び(又は)低額 台物の混合物を水路性俗媒たとえばアルコール系 路媒、セロソルブ系路媒、セロソルブアセテート 糸砕鰈、グライム糸浴鰈などに條加し、塩酸、硫 酸、リン酸などの鉱酸あるいはギ酸、酢酸等の有 機酸の存在下に、 SIC 結合している RO 基 1 モル に対し 0.2~2 mol の削合で水を加え、 20~100 で程度で30分~10 時間程度推拌下に反応せしめ、 次いて水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無 機構構類、モノエチルアミン、ジェチルアミン、 トリエチルアミン等の脂肪族アミン類、アンモニ フなどを協加して糸の pH を7以上にして組合反 応を推行せしめる。反応終了後蘇倒、共勝等によ り残存する水を除去することによつて容易に目的

本発明状により形成される無機質競艇は従来のシリケート系統膜に比し優れた難膜性能を育し、 就中耐食性、射熱剂性、耐熱性、射候性にすぐれている。

以下に突旋例を示して本発明を具体的に説明する。

#### 实施例1

び応容器に、テトラエトキシシラン 6 2 g、ノチルトリエトキシシラン 1 2 5 g及びエチルアルコール 1 8 7 gを加え、内容物を批拌しながら加熱して80℃になつたのち 0.2 N ー 塩酸 3 0 gを低加し80℃で 10 時間反応させた。ついで、この反応生成物にトリエチルアミン 3 0 gを振加して pH を 7 以上に上げて 80℃ で 2 時間総合反応を行ない、その後ペンセン 1 0 0 gを振加し不神発分が 4 0 % (度が多、以下も間様)になるまで脱路剤を行なつた。かくして得られた反応生成物(ワニス)は透明で、粘度 5.8 センチボイズで、且つ 30℃で 2 ケ月

物両綜合物を得ることが出来る。

かくして得られる高縮合物は三次元縮合物であって少くとも縮合度は20以上で分子類約3000以上のものであり、途科の無機関バインダーとして充分な性能を有し、たとえばそのままクリャー 難获しても50~100µ 健皮の膜厚の寒膜を形成出来る。鎮布後10分~10時間程度で空気中の水分によって硬化し、途布後水と耐極的に接触を動かると数分以下で急速硬化する。この際強塩整映線やチタン、アルミニクム等の金縄アルコキシドを添加することにより更に硬化性を向上せしめ得る。

本発明に於いては金級米たとえば地粉末を添加して一被型防錆強料とすることが出来、また通常の体質版料や粉色質料だけを添加したエナメルとすることも出来る。またこの豚多頭の顔料を添加すれば100m以上の焊鎖掩装もドロワレや剥離を生ずることなく可能である。

貯蔵後も期間及びゲル化することもなく、すぐれ た貯蔵安定性を示した。

ついで、上記ワニスをみがき飲納板に設定 50μ に強装し、制度 20℃、破度 7 5 %の部屋に 7 日間 セツテイングした。かくして形成した確談にはワ レ等の異形は全く見られず、耐ソルトスプレー試 飲(JIS Z 2371) 7 日後も点サビは全く観察されなかつた。

#### 实施例2

反応容器に、テトラブトキシシラン 132g、フェニルトリプトキシシラン 138g及びブチルアルコール 270gを加え、内容物を攪拌しながら加無して100℃になつたのち 5 % ギ酸水溶液 6 6g を 抵加し100℃で1時間反応させた。 ついで、 この反応生成物に Nーメチルモルホリン 3 0 g を 磁加して pH を 7 以上に上げて 90℃ で 2 時間縮合反応を行ない、 その後トルエン 100gを 磁加し不頻 発分が 4 0 %(賭推%、以下も同線)になるまで

脱幇剤を行なつた。

かくして待られた反応生成物(ワニス)は透明で、粘度28.0センチボイズで、鼠 つ 3 0 ℃で 2 ケ月貯蔵彼も増結及びゲル化することもなく、すぐれた貯蔵安定性を示した。

ついて、上記ワニスに酸化チタンを100PHRの割合で分散した統料をみがき飲鍋板に膜摩100μに雑装し、構度20℃、履度75%の部屋に7日間セツテイングした。かくして形成した徐膜にはワレ等の異常は全く見られず、耐ソルトスプレー試験(JIS Z 2371)15日波も点サビは全く観察されなかつた。

#### 实施例 3

反応容器に、 ES-40 (日本コルコート社製テトラエトキシシラン低網合物) 427g、エチルトリエトキシシラン 58g 及びエチルアルコール300gを加え、内容物を撹拌しながら加熱して80℃になつたのち 0.2N- 頻酸 142gを縁加し80 ℃

反応答器に、テトラエチルシリケート 208g、エチルアルコール 208g及び 0.2N 塩酸 72g を加え、ついで内容物を撹拌しながら40℃で2時間反応させた。つぎに、トリエチルアミン 50g を低加して pH を 7以上に上げて縮合反応を行ない、ついてペンゼン 50g を低加し不揮発分が22%になるまで脱溶剤を行なつた。かくして得られた反応生成物は30℃で2ケ月間貯蔵後も何ら変化せず、すぐれた貯蔵安定性を示した。

この反応生成物をみがき飲納板に 5 0 μ 膜厚に 錐装し耐度 2 0 ℃、耐度 7 5 %の部屋に 7 日間セ ツテイングしたところ細かなワレが発生した。他 方、この反応生成物を 10μ膜厚に 錐装したものは フレの発生もなく、耐ソルトスプレー試験 2 日後 もサビの発生はなかつた。

#### 比較例2

実施例2において、Nーメチルモルホリンを協加する前の反応生成物に酸化チタンを100PHR

特開昭59-64671(5)

で30分間反応させた。ついで、この反応生成物に水酸化カリウム5gを添加してpHを7以上に上げて80℃で2時間結合反応を行ない、その依ベンセン200gを添加し不揮発分が30%(進転%、以下も同様)になるまで脱松剤を行なつた。

かくして待ちれた反応生成物(ワニス)は透明 で、粘度 11.2 センチボイズで、且つ 3 0 ℃で 2 ケ 月貯蔵後も胸粘及びゲル化することもなく、すぐ れた貯蔵安定性を示した。

ついて、上記ワニスに亜鉛末を 3 0 0 P H R の割合で添加した資料をサンドブラストした鋼板に腹厚 1 0 0 μに強要し、温度 2 0 ℃、配度 7 5 %の部態に 7 日間セッティングした。かくして形成した強膜にはワレ等の異常は全く見られず、 4 0 で確水に 3 ケ月浸取後も赤さびの発生は見られなかつた。また亜鉛末を添加した強料も 5 0 ℃で 7 日間貯成後もグル化しなかつた。

#### 比較例1

の割合で分散した絵料をみがき飲料板に 100 A版 即に途装したところ、10分後に大きなワレが発生した。また、この反応生成物は50℃で15日 後ゲル化した。

### 比較例3

しかし、 亜鉛来添加フニスは 2 0 ℃で 6 時间で ゲル化し、 亜鉛末未添加フニスは 5 0 ℃で 5 日街 増粘ゲル化した。

(以上)

代理人 卯期士 三 枝 英 二

